

2009年全国背散射电子衍射 (EBSD) 技术——学术交流研讨会及征文通知 (第一轮)

中国电镜学会背散射电子衍射专业委员会于2008年成立,并于同年12月在上海成功举行了“2008年全国背散射电子衍射 (EBSD) 技术学术交流研讨会”,全国EBSD技术方面的科技工作者共九十余人出席了研讨会,研讨会收到全文学术论文29篇。大会主席张泽理事长在研讨会上致词,会议学术委员会主任刘庆教授、组织委员会主任韩晓东教授等国内EBSD领域六位知名专家出席研讨会并作大会特邀报告;各专业优秀学者、科研人员分别以大会邀请报告8篇、大会报告14篇展现该领域的新成果,促进了EBSD技术在我国材料科学分析领域的发展,提升了科学方法对学科发展的促进作用。

在成功举办2008年全国EBSD技术研讨会的基础上,中国电镜学会背散射电子衍射专业委员会现决定于2009年12月上旬在重庆举行“2009年全国EBSD技术学术交流研讨会”。大会拟邀请多位国内EBSD领域权威专家作特邀报告,并与广大参会科技工作者进行直接交流。大会还将邀请EBSD以及相关电镜、制样等设备的厂商做仪器的最新发展介绍及产品展示。具体事宜将于第二轮通知时详述。

征文内容: EBSD技术在材料科学、地质矿物、微电子技术等研究领域的研究成果,以及EBSD技术的应用经验与技巧等。来稿需提供论文全文,4~6个版面,来稿由学术委员会组织专家审阅,根据文章水平及图片质量择优选用。录用论文将刊载于《电子显微学报》。要求有详细的英文摘要。

征文截稿日期: 2009年7月31日,以邮戳为准,过时恕不受理。来稿请写明联系人的姓名、地址、邮编、电话(含手机)及E-mail地址等。论文稿请寄“北京市2724信箱,中国电子显微镜学会背散射电子衍射 (EBSD) 技术学术交流研讨会秘书处,邮编100190”。来稿同时用电子邮件发至编辑部 (E-mail: dzxwxb@blem.ac.cn) (格式见《电子显微学报》征稿简则,请登录学报网页查看: www.dzxwxb.ac.cn)。

联系方式: 《电子显微学报》编辑部 李宁春: 010-82671519; E-mail: dzxwxb@blem.ac.cn

中国电子显微镜学会办公室 胡萍: 010-82673560

中国电子显微镜学会

“2009年全国背散射电子衍射 (EBSD) 技术学术交流研讨会”秘书处

关闭